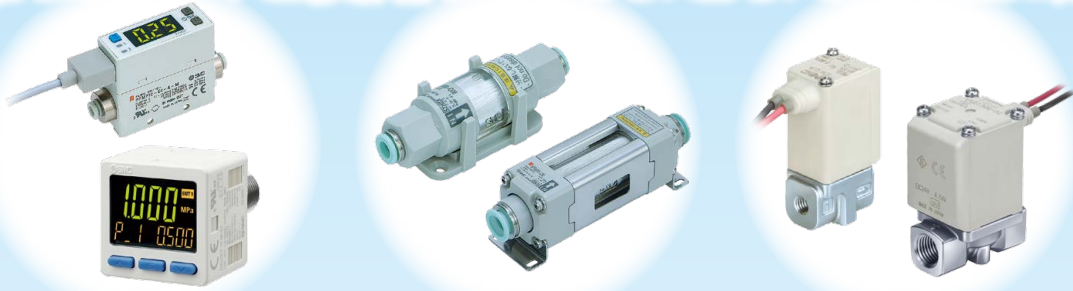


ノンブリス※

窒素(N₂)ガスを使用するさまざまな用途に適応!



※関連機器は除く

半導体製造装置(後工程)

- ・リードフレーム酸化防止用N₂ブロー
- ・カゲロウによるカメラ画像のゆがみ防止用N₂ブロー

クリーンレギュレータ
SRH



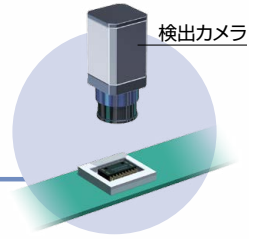
小型直動2ポート
ソレノイドバルブ
VDW



フロースイッチ
PFM



クリーンエアフィルタ
SFD



半導体製造装置(前工程)

- ・高真空チャンバへのN₂ベント

プロセスガス用減圧弁
AP1000/AP1100/
AP1500



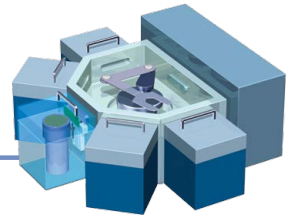
デジタル圧カスイッチ
ISE20C(H)



スムーズベントバルブ
XVD

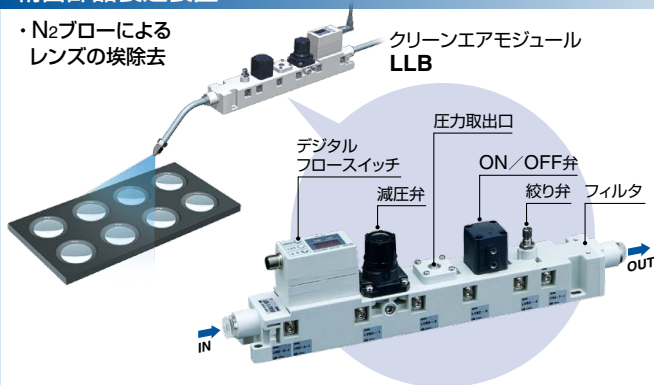


クリーンガスフィルタ
SF□



精密部品製造装置

- ・N₂ブローによる
レンズの埃除去



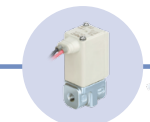
ハンダ付け装置

- ・ハンダ表面の酸化防止用N₂ブロー

クリーン
レギュレータ
SRH



小型直動2ポート
ソレノイドバルブ
VDW



フロースイッチ
PFM



防爆雰囲気

- ・容器内のN₂パージ

クリーン
レギュレータ
SRH



(小型)直動形2ポート
ソレノイドバルブ
VDW/VX2

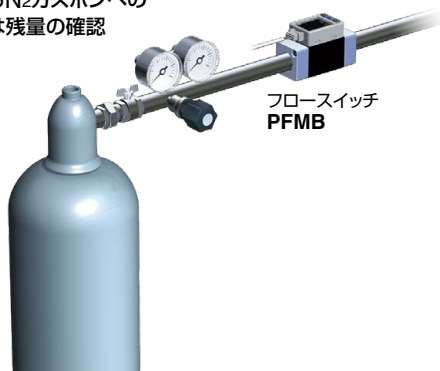


フロースイッチ
PFM



N₂ボンベ周辺機器

- ・積算表示によるN₂ガスボンベの
使用流量または残量の確認



二次電池、有機EL製造設備

- ・N₂環境が必要な生産工程における供給

クリーン
レギュレータ
SRH



(小型)直動形2ポート
ソレノイドバルブ
VDW/VX2



デジタル
圧カスイッチ
ISE20C(H)



⚠ ・洩れ量に関しては使用条件により一般エアと異なる場合があります。
・当記載製品は窒素(N₂)対応機器として特別に洩れ量を制限した仕様ではございません。